# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-161881

(43)Date of publication of application: 21.06.1996

(51)Int.CI.

G11B 33/12 B23K 9/00 B23K 9/235 B23K 11/06 B23K 15/00 B23K 26/00 G11B 17/04

(21)Application number: 06-303684

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

07.12.1994

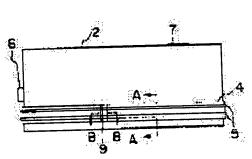
(72)Inventor:

**HORINO MASAYA** AMANO HIDEAKI

KONO TAKASHI

# (54) HERMETIC SEALING VESSEL AND HERMETIC SEALING METHOD

PURPOSE: To provide a hermetic sealing vessel which facilitates unsealing, avoids the breakage or contamination of contents at the time of unsealing and maintains high hermeticity even to gas, such as He, which is liable to permeate the vessel. CONSTITUTION. This hermetic vessel is composed of a base 1 and a cover 2 and is internally enclosed with the gaseous He. The outer periphery in the joint part of the base 1 and the cover 2 is covered with a metallic ribbon 4 for sealing. This ribbon 4 for sealing is welded by seam welding to the base 1 and the cover 2 along its longitudinal direction. Weld beads 5 are formed on the ribbon 4 for sealing. If the vessel is constituted in such a manner, the central part of the ribbon 4 for sealing is merely necessitated to be cut at the time of unsealing and, therefore, the breakage or contamination of the contents of the sealing vessel does not arise; in addition, the high hermeticity even to the gas, such as He, which is liable to permeate the vessel is maintained.



LEGAL STATUS

24.01.2000

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

## (11)特許出顧公開番号

## 特開平8-161881

(43)公開日 平成8年(1996)6月21日

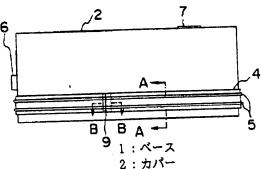
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号				庁内整理番号	FI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					技術表示箇所
G11B	33/12		3 1	3	T								
B 2 3 K	9/00		5 0	1	K	8315-4E							
D 2 0 11	9/235				В	8315-4E							
	11/06		5 1	0									
	15/00		5 0	5		審査請求	未請求	請求項	負の数16	OL	(全	11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平6-303684				(71)	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所						
(22)出願日		平成6年(1994)12月7日					(72)	発明者	堀野 茨城県	正也  土浦市	神立	町502番	治四丁目 6番地地 株式会社日
							(72)	発明者	天野 神奈川	県小田	]原市	国府津	2880番地 株式会 システム事業部内
	·					,	(72	)発明者	河野 茨城!	敬	方神立	町502看	路地 株式会社日
							(74	)代理人	、 弁理:				

## (54) 【発明の名称】 気密封止容器および気密封止方法

#### (57)【要約】

【目的】 開封が容易で、開封時に内容物を損壊あるい は汚損することがなく、かつHeなどの透過しやすいガ スに対しても高い気密性を保持する。

【構成】 封止容器はベース1とカバー2から構成され、内部にHeガスが封入されている。ベース1とカバー2との接合部外周は金属製の封止用リポン4で覆われている。また封止用リポン4はその長手方向に沿ってベース1とカバー2にシーム溶接により溶接され、封止用リポン4上には溶接ビード5が形成されている。このような構成にすると、開封時には封止用リポン4の中央部を切断すればよいから、封止容器の内容物を損壊あるいは汚損したりすることがなく、また、Heなどの透過しやすいガスに対しても高い気密性を保持できる。



2:カパー 4:封止用リボン

5,9:溶接ビード 6:コネクター

7: Не導入孔封止用金属箔

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の面が開放された箱型のベースと、 一方の面が開放された箱型のカバーとからなり、前記べ ースとカバーを開放面側で互いに接合した構成の気密封 止容器において、前記ペースとカバーの接合部外周が封 止用リポンで覆われ、前記封止リポンは前記ペースとカー パーに長手方向に沿って溶接されていることを特徴とす る気密封止容器。

【請求項2】 一方の面が開放された箱型のペースと、 一方の面が開放された箱型のカパーとからなり、前記ペ 10 ースとカバーを開放面側で互いに接合した構成の気密封 止容器において、前記ペースとカバーの接合部外周に金 属テープが取付けられ、その金属テープの外側が金属テ ープよりも幅の広い封止用リポンで覆われ、前記封止用 リポンは前記ペースとカバーに長手方向に沿って溶接さ れていることを特徴とする気密封止容器。

【請求項3】 請求項1又は2記載の気密封止容器にお いて、前記溶接は、シーム溶接、レーザービーム溶接ま たは電子ビーム溶接で行われていることを特徴とする気 密封止容器。

【請求項4】 請求項1又は2記載の気密封止容器にお いて、前記封止用リポンとして、リング状の形状記憶合 金製のリポンが用いられていることを特徴とする気密封 止容器。

【請求項5】 請求項1又は2記載の気密封止容器にお いて、前記ペースとカバーの接合部に、時間の経過とと もに固体化する液体状の充填剤が塗布されていることを 特徴とする気密封止容器。

【請求項6】 請求項1又は2記載の気密封止容器にお いて、前記ペースとカバーの接合部に、ガスケットが介 30 在されていることを特徴とする気密封止容器。

【請求項7】 請求項1又は2記載の気密封止容器にお いて、前記ペースおよびカバーの少なくとも一方に孔が 設けられ、その孔には、当該孔の直径よりも大きい金属 球または金属箔が、抵抗溶接、レーザービーム溶接また は電子ビーム溶接によって接合されていることを特徴と する気密封止容器。

【請求項8】 一方の面が開放された箱型のペースとカ バーとを互いに開放面側で接合した構成の封止容器内 に、ディスク、ヘッド、キャリッジ等を収納した磁気デ 40 ィスク装置において、前配ペースとカバーの接合部外周 に金属テープが取付けられ、その金属テープの外側が金 属テープよりも幅の広い封止用リボンで覆われ、前記封 止用リボンは前記ペースとカバーに長手方向に沿って溶 接されていることを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項9】 一方の面が開放された箱型のベースとカ パーとを互いに開放面側で接合して、前記ペースとカバ 一からなる封止容器を気密性を持たせて封止する際に、 前記ペースとカバーの接合部外周を封止用リポンで覆

方向に沿って溶接することを特徴とする気密封止方法。

【請求項10】 一方の面が開放された箱型のベースと カバーとを互いに開放面側で接合して、前記ペースとカ パーからなる封止容器を気密性を持たせて封止する際 に、前記ペースとカバーの接合部外周に金属テープを取 付け、その金属テープの外側を金属テープよりも幅の広 い封止用リボンで覆い、さらに前記封止リボンを前記ペ ースとカバーに長手方向に沿って溶接することを特徴と する気密封止方法。

【請求項11】 請求項9又は10記載の気密封止方法 において、前記溶接は、シーム溶接、レーザービーム溶 接または電子ピーム溶接で行うことを特徴とする気密封

【請求項12】 請求項9又は10記載の気密封止方法 において、前記封止用リポンとして、リング状の形状記 億合金製のリポンを用いることを特徴とする気密封止方 法。

【請求項13】 請求項9又は10記載の気密封止方法 において、前記ペースとカバーの接合部に、時間の経過 20 とともに固体化する液体状の充填剤を塗布することを特 徴とする気密封止方法。

【請求項14】 請求項9又は10記載の気密封止方法 において、前記ベースとカバーの接合部に、ガスケット を介在させることを特徴とする気密封止方法。

【請求項15】 請求項9又は10記載の気密封止方法 において、前記ペースおよびカバーの少なくとも一方に 孔を設けておき、前記ペースとカバーの接合部外周を前 記封止用リポンで封止した後、前記孔を介して封止容器 内に所定の気体または液体を導入し、その後、前記孔の 直径よりも大きい金属球または金属箔を孔に溶接で接合 することを特徴とする気密封止方法。

【請求項16】 請求項15記載の気密封止方法におい て、前記溶接は、抵抗溶接、レーザーピーム溶接または 電子ピーム溶接で行うことを特徴とする気密封止方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置等に用 いられる気密封止容器、その気密封止容器を製造するた めの気密封止方法に関する。

[0002]

【従来の技術】容器内を気密に封止するための従来の技 術としては、次に挙げるものがある。すなわち、ゴム〇 リングシールによって封止する方法(特開昭57-98 164号公報)、レーザーピーム溶接によって封止する 方法(特開平04-233748号公報)、電子ビーム 溶接によって封止する方法(特別昭57-103098 号公報)、接着剤が塗布された金属箔によって封止する 方法(特開平02-292791号公報)、圧力感知テ ープによって封止する方法(特開昭54-15442号 い、さらに前記封止リポンを前記ベースとカバーに長手 50 公報)、粘着性の金属テープによって封止する方法(特

.3

開昭63-315929号公報)、はんだメッキ層を介して溶着封止する方法(特開平04-178261号公報)などが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ゴムOリングシールによる封止では、Heなどのゴム内を拡散 透過しやすいガスに対しては、数年以上に及ぶ長期的な 封止性能を確保することができない。

【0004】また、レーザービーム溶接による封止、あるいは電子ビーム溶接により封止する技術では、封止容 10 器同士を直接溶接するか、あるいは封止容器に栓を直接溶接する方法をとっている。したがって、封止後開封する際には封止容器の一部を破壊しなければならず、開封時に内容物を損壊したり、開封時に発生する異物によって内容物を汚損する恐れがある。

【0005】さらに、接着剤が塗布された金属箔で封止する方法では、異物の侵入防止と電磁波遮蔽の効果しか望めず、容器内にガスを長期間封じ込めることについては考慮されていない。

【0006】また、圧力感知テープにより封止する方法、および粘着性の金属テープにより封止する方法では、対止期間が部材の溶接及びリークテストという一過性の作業期間内で、さらに作業中は真空排気系により排気されている状況下で機能を発揮する構成となっており、容器内にガスを長期間封じ込めることについては考慮されていない。

【0007】また、はんだメッキ層を介して溶着封止する方法では、長期間の信頼性について電磁波遮蔽機能のみが考慮されており、はんだ組織の粗大化によって強度が低下することや、繰り返し温度サイクル負荷によって 30 はんだ内部の亀裂が進展しリークパスが形成されることなどについてはなんら考慮されていない。

【0008】本発明の目的は、開封が容易で、開封時に 内容物を損壊あるいは汚損することがなく、かつHeな どの透過しやすいガスに対しても長期間にわたり安定し て気密性を保持できる気密封止容器および気密封止方法 を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、一方の面が開放された箱型のペースと、一方の面が開放された箱型のカパーとからなり、前配ペースとカパーを開放面側で互いに接合した構成の気密封止容器において、前記ペースとカパーの接合部外周が封止用リポンで覆われ、前記封止リポンは前記ペースとカパーに長手方向に沿って溶接されていることを特徴としている。

【0010】また、本発明は、上記構成の気密封止容器 において、前記ペースとカバーの接合部外周に金属テー プが取付けられ、その金属テープの外側が金属テープよ りも幅の広い封止用リポンで覆われ、前記封止用リポン 50

は前記ペースとカバーに長手方向に沿って溶接されていることを特徴としている。

【0011】前記溶接は、シーム溶接、レーザービーム 溶接または電子ビーム溶接で行われ、さらに前記封止用 リポンとして、リング状の形状記憶合金製のリポンが用 いられている。

【0012】前記ペースとカバーの接合部には、時間の 経過とともに固体化する液体状の充填剤が塗布されてい るか、またはガスケットが介在されている。

【0013】さらに、前記ペースおよびカバーの少なく とも一方に孔が設けられ、その孔には、当該孔の直径よ りも大きい金属球または金属箔が、抵抗溶接、レーザー ピーム溶接または電子ピーム溶接によって接合されてい るものもある。

【0014】また、本発明は、一方の面が開放された箱型のベースとカバーとを互いに開放面倒で接合した構成の封止容器内に、ディスク、ヘッド、キャリッジ等を収納した磁気ディスク装置において、前配ベースとカバーの接合部外周に金属テープが取付けられ、その金属テープの外側が金属テープよりも幅の広い封止用リポンで覆われ、前記封止用リポンは前記ベースとカバーに長手方向に沿って溶接されていることを特徴としている。

[0015]

20

【作用】上記構成によれば、ベースとカバーの接合部外 周を封止用リボンで覆い、さらにその封止用リボンが長 手方向に沿ってベースとカバーに溶接されているので、 開封時には金属リボンのみを切断すればよい。このため に、開封作業が容易となり、開封時に内容物を損壊ある いは汚損することがない。また、溶接による接合である から、Heなどの透過しやすいガスに対しても高い気密 性を保持できる。溶接としては、シーム溶接、レーザー ビーム溶接または電子ビーム溶接が適している。

【0016】また、金属テーブを取付けておくと、封止用リポンを溶接する際に発生するヒュームが封止容器内に侵入して内容物を汚損するのを防ぐことができる。この場合、封止用リポンをベースおよびカバーに溶接するのであるから、封止用リポンは金属テープよりも幅が広いものでなければならない。

【0017】さらに、封止用リポンとしてリング状の形状記憶合金製リポンを用いた場合は、リング状の形状記憶合金製リポンを予め伸長させてから、ベースとカパーとの接合部外周に設置して、加熱して形状を回復させるようにする。このようにすると、形状記憶合金製リポンはそれ自身の形状回復力により接合部外周に密着するため、その後の溶接封止の際にもずれることがなく、封止プロセスが簡略化される。また、リング状の形状記憶合金製リポンを用いると、封止用リポン両端を重ねて溶接する必要がなく、溶接個所の減少により信頼性を向上させることができる。

50 【0018】また、ペースとカパーとの接合部に時間経

5

過とともに個体化する液体状の充填剤を塗布しておく と、金属テープの場合と同様に、溶接時に発生するヒュ ームの封止容器内への侵入を防ぐことができる。 さらに この場合は、充填剤が接合部に介在しているので、ペー スとカバーとがこすれあうことによる異物の発生も防止 できる。

【0019】 さらに、ペースとカバーの少なくとも一方 に予め孔を設け、ベースとカバーの接合部外周を封止用 リポンで封止した後、当該孔を介して封止容器内に所定 の気体または液体を導入し、その後、孔の直径よりも大 きい金属球または金属箔を孔に溶接で接合するようにす れば、その溶接作業を大気雰囲気中で実施でき、溶接設 備のコストを低減できる。溶接としては、抵抗溶接、レ ーザービーム溶接または電子ビーム溶接が適している。

[0020]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に従って説明す る。

(第1実施例) 図1は本発明の第1実施例による封止容 器の正面図、図2は図1のA-A断面図、図3は図1の B-B断面図である。図に示すように、封止容器はペー ス1とカバー2から構成され、内部にHeガスが封入さ れている。ベース1およびカバー2の端部には図2に示 すように段付部 1 A, 2 Aが形成され、これらの段付部 1 A, 2 Aが互いに嵌合されて封止容器を構成してい る。また、ベース1とカパー2の嵌合部外表面には凹み 1 B, 2 Bが形成されている。そして、ベース1とカバ - 2 を互いに嵌合させたときに凹み1B, 2Bによって 形成される溝内に、金属テープ3が取付けられている。

【0021】また、金属テープ3の表面は金属テープ3 よりも幅の大きい封止用リポン4で覆われている。封止 30 用リポン4は金属製で、その両側は金属テープ3を挟ん でペース1とカバー2にシーム溶接により溶接され、封 止用リボン4上には溶接ピード5が形成されている。な お、図1において、6は封止容器内の構造物(例えば、 ヘッドディスクアッセンブリ(HDA))と外部とを接 続するためのコネクタ、7はカバー2上部に設けられた He導入孔8 (図5(a) 参照) を封止したHe導入孔 封止用金属箔である。

【0022】また、図3に示すように封止用リポン4の 開始端(封止用リポン4の一端側を開始端、他端側を終 端という)は、シーム溶接により金属テープ3、ベース 1およびカバー2に溶接され、溶接ビード10が形成さ れている。なお、図4では溶接ビード10が金属テープ 3上だけに図示されているが、実際は溶接ビード10は ペース1とカバー2上にも形成されている。また、封止 用リポン4の開始端と終端とはシーム溶接により溶接さ れ、溶接ビード9が形成されている。これによって、封 止用リポン4は連続したリングとなる。 溶接ピード5お よび9によりベース1とカバー2および封止用リボン4 とは一体構造となり、封止容器内のHeガスが凝れるこ *50* 

とを防いでいる。

【0023】封止用リポン4の詳細を図5に示す。封止 用リポン4は厚さ30μαの金属製のリポンからなり、 その裏面(封止容器に密着する面)には長手方向に沿っ て粘着材4A, 4B, 4Cが塗布されている。粘着材4 A, 4B, 4Cの塗布位置は、粘着材4A, 4Cが封止 用リポン4の幅方向両側端で、粘着材4Bが幅方向中央 であり、図5のC-C断面を示せば図6のようになる。 そして、溶接は矢印Dにて示される位置で行うようにす る。このように溶接されない部分に粘着材を塗布するこ とにより、溶接施工時の溶接部位の浮き上がりを防止し て施工を容易にするとともに、溶接部への粘着材の巻き 込みを防止して信頼性の高い封止溶接を可能としてい る。

6

【0024】上記構成の封止容器によれば、ベース1と カバー2を互いに嵌合させたときの、ベース1とカバー 2との嵌合部接合面を金属テープ3で覆っているので、 封止用リポン4をシーム溶接する際に、溶接に伴う異物 が嵌合部接合面から封止容器内に侵入することを防止で きる。また、封止容器を開封する場合は、封止用リポン 4の中央部(2本の溶接ビード5の内側)を切断すれば よいから、開封作業を容易に実行でき、開封時に異物等 が封止容器内に侵入するのを回避することができる。こ の場合、図4に示すように封止用リポン4の表面に長手 方向に沿った切り込み4Dを入れておくと、切断作業が 容易となる。切り込み4Dは2本でなく1本でもよい。

【0025】次に、上記封止容器の製作工程について説 明する。本実施例の封止容器は、図7に示した(a)~

- (i) の工程で製作する。
- (a) ペース1とカパー2を準備する。
  - (b) ベース1内にHDA11を設置し、カパー2側の コネクタ3とHDA11側のコネクタ12とを電気配線 13により接続する。
  - (c) ベース1とカバー2を互いに嵌合させる。

【0026】 (d) ベース1とカバー2と嵌合させたと きにペース1とカバー2の外表面先端の凹み1B,2B によって形成される溝内に、金属テープ3を取り付け る。金属テープ3の取付けは接着剤や粘着剤を用いて行 うのが望ましいが、異物の侵入に対する要求が厳しくな いのであれば、単にはめ込んだだけでもよい。

【0027】(e)金属テープ3が取付けられた部分に 封止用リポン4を当てる。 封止用リポン4には溶接され る部分以外の部分に粘着剤が整布されており、特に治具 などを用いなくても封止用リポン4が脱落することはな い。封止用リポン4とペース1並びに封止用リポン4と カバー2をそれぞれシーム溶接により気密性よく接合す る。これにより2本の溶接ビード5が形成される。溶接 は、まず封止用リポン4の長手方向に沿って行う。封止 用リポン4の開始端と終端とが重なるまで溶接する。次

に封止用リボン4の開始端と終端の重なり部分の範囲内

となり、封止容器内のHeガスが漏れることを防いでい

で、封止用リポン4の幅方向に沿って2本の溶接ビード 5の外側に届くまで封止用リポン9の開始端と終端とを 気密性よくシーム溶接して溶接ピード9を形成する。こ れによりHDA11は、He導入孔8を除けば封止容器 内に気密封止された状態となる。また、He導入孔8に He導入孔封止用金属箔7をスポット溶接、接着剤ある いは粘着剤を利用して取付ける。He導入孔封止用金属 箱7はその一部だけがHe導入孔8の周囲に取付けら れ、ここではHe導入孔8はまだ開口している。ペース 1、カパー2および封止用リポン4よりなる容器内に封 10 入されたHDA11を以下HDAパッケージと称する。

【0028】 (f) 上記HDAパッケージを真空容器1 4内に設置し、図示しない真空ポンプによって1000 0Pa以下望ましくは1000Paさらに望ましくは1 00Pa以下の圧力まで真空排気する。

(g) 真空容器 14内に所定の圧力となるまでHeガス 15を導入する。このとき、He導入孔8はまだ開口し ているので、このHe導入孔8を介してHeガス15が 封止容器内に導入される。

容器を真空容器14内に設置した状態で、溶接機16に よりHe導入孔封止用金属箔7とカバー2とを気密性よ く抵抗溶接する。

(i)以上の工程により、He 封入されたHDAパッケ ージを得ることができる。

【0030】上述の製作工程では、封止用リポンをシー ム溶接により溶接したが、レーザービーム溶接あるいは 電子ピーム溶接によってもよい。またHe導入孔封止用 金属箔7のかわりにHe導入孔8よりも直径の大きい金 属球を用いても同様の結果が得られる。

【0031】なお、図8および図9は、図6(a)におけ るE部とF部の詳細を示しており、ペース1とカバー2 の嵌合部外表面に、金属テープ取付け用の凹み1B, 2 Bが形成されているのが分かる。

【0032】 (第2実施例) 図10は本発明の第2実施 例による封止容器の正面図、図11は図10のG-G断 面図、図12は図10のH-H断面図である。第1実施 例の場合と同様に、1はペース、2はカバー、4は封止 用テープ、5,9,10は溶接ピード、6はコネクタ、 7はHe導入孔封止用金属箔である。本実施例の特徴 40 は、ペース1とカパー2との嵌合部接合面に金属テープ が取付けられていないことである。

【0033】本実施例では、ペース1と封止用リポン4 並びにカパー2と封止用リポン4とがシーム溶接により 溶接され、封止用リポン4上に溶接ピード5が形成され ている。また、図12のように、封止用リポン4の開始 端と終端とがシーム溶接により溶接され、溶接ピード2 0が形成されている。これによって、封止用リポン4は 連続したリングとなる。溶接ピード5および20により ベース1とカバー2および封止用リポン4とは一体構造 50 属球を用いても同様の結果が得られる。

【0034】次に、上記封止容器の製作工程について説 明する。本実施例の封止容器は、図13に示した(a) ~(h)の工程で製作する。

(a) ペース1とカバー2を準備する。カバー2にはH e を導入することを目的としたHe導入孔8が設けられ ている。He導入孔8の形状は望ましくは直径0.2~ 3mmの円孔、さらに望ましくは直径0.5~1.5mm の円孔である。カバー2には内外を通しての電気的接続 を行うコネクター6が気密性よく取り付けられている。 コネクター6の接続用電極は、カパー2との電気的絶縁 と気密性の保持の点から金属やセラミックスにガラス封 着された構造を有するか、もしくはセラミックス板に電 極が気密性よくろう付けされた構造を有することが望ま しい。カバー2にはHe導入孔8からの異物の侵入を防 止することを目的として、フィルター21が取り付けら れている。

【0035】(b)ベース1内にHDA11を設置し、 【0029】(h) Heガス15の導入を中止し、封止 20 HDA11側のコネクター12とカバー2側のコネクタ -6とを電気配線13により接続する。

(c) ベース1とカパー2とを互いに嵌合させる。

【0036】(d) 嵌合部分に金属製の封止用リポン4 を当てる。封止用リポン4には溶接される部分以外の部 分に粘着剤が塗布されており、特に治具などを用いなく ても封止用リポン4が脱落することはない。封止用リポ ン4とペース1並びに封止用リポン4とカバー2とをそ れぞれシーム溶接により気密性よく接合する。これによ り2本の溶接ビード5が形成される。次に封止用リボン 4の開始端と終端の重なり部分の範囲内で、封止用リボ ン4に対し気密性よくシーム溶接して溶接ピード20を 形成する。これによりHDA11は、He導入孔8を除 けば封止容器内に気密封止された状態となる。また、H e導入孔8にHe導入孔封止用金属箔7をスポット溶 接、接着剤あるいは粘着剤を利用して取付ける。

【0037】(e)上記工程で得られたHDAパッケー ジを真空容器14内に設置し、図示しない真空ポンプに よって10000Pa以下望ましくは1000Paさら に望ましくは100Pa以下の圧力まで真空排気する。

(f) 真空容器14内に所定の圧力となるまでHeガス 15を導入する。

【0038】 (g) He導入孔封止用金属箔7とカパー 2とを、溶接機16により気密性よく抵抗溶接する。

(h) 以上の工程により、He封入されたHDAパッケ ージを得ることができる。

【0039】上述の製作工程では、封止用リポンをシー ム溶接により溶接したが、レーザービーム溶接あるいは 電子ビーム溶接によってもよい。またHe導入孔封止用 金属箔7のかわりにHe導入孔8よりも直径の大きい金 【0040】 (第3実施例) 図14は本発明の第3実施例による封止容器の正面図、図15は図14のI-I断面図である。第1・2実施例の場合と同様に、1はベース、2はカバー、6はコネクタ、7はHe導入孔封止用金属箔である。本実施例の特徴は、封止用テープとして形状記憶合金製封止用リボン30を用いたことである。

【0041】本実施例では、形状記憶合金製封止用リボン30がペース1およびカバー2にシーム溶接により溶接され、形状記憶合金製封止用リボン30上に溶接ビード31が形成されている。溶接ビード31によりペース 101、カバー2および形状記憶合金製封止用リボン30は一体構造となり、封止容器内のHeガスが漏れることを防いでいる。

【0042】次に、上記封止容器の製作工程について説明する。本実施例の封止容器は、図16に示した(a)~(i)の工程で製作する。

- (a) ベース1とカバー2を準備する。これらは図13 に示したベースおよびカバーと同一の構成である。
- (b) ベース1内にHDA11を設置し、HDA11側 のコネクター12とカバー2側のコネクター6とを電気 20 配線13により接続する。
- (c) ベース1とカバー2とを互いに嵌合させる。

【0043】(d)予め伸展させた形状記憶合金製封止 用リポン30を上記嵌合部分に当て、同リポン30を熟 風、こてあるいは赤外線ランプなどの手段により加熱し て収縮させる。収縮後は形状記憶合金製封止用リポン3 0はペース1およびカバー2と密着するので、粘着剤を 塗布しなくても脱落することがなく、固定用の治具を用 いる必要もない。形状記憶合金製封止用リポン30とペ ース 1 およびカパー 2 とをそれぞれシーム溶接により気 密性よく接合する。これにより2本の溶接ビード30が 形成される。形状記憶合金製封止用リポン30はすでに リング状になっているので、溶接は形状記憶合金製封止 用リポン30の長手方向に沿ってのみ行えばよい。これ によりHDA11は、He導入孔8を除けば封止容器内 に気密封止された状態となる。また、He導入孔8にH e 導入孔封止用金属箔 7 をスポット溶接、接着剤あるい は粘着剤を利用して取付ける。

【0044】(e) HDAパッケージを真空容器14内に設置し、図示しない真空ポンプによって10000Pa以下望ましくは1000Paさらに望ましくは100Pa以下の圧力まで真空排気する。

- (f) 真空容器 14内に所定の圧力となるまでHe ガス 15を導入する。
- 【0045】(g)He導入孔封止用金属箔7とカバー 2とを溶接機16を用いて気密性よく抵抗溶接する。
- (h) 以上の工程により、He封入されたHDAパッケージを得ることができる。

【0046】本実施例でも、形状記憶合金製封止用リポ 施例で示し ン30の溶接にシーム溶接以外に、レーザービーム溶接 50 もできる。

あるいは電子ビーム溶接を用いることができる。またH e導入孔封止用金属箔7の代わりにHe導入孔8よりも 直径の大きい金属球を用いてもよい。

【0047】 (第4実施例) 図17は本発明の第4実施例で、ベースとカバーの嵌合部を示している。図において、1はベース、2はカバー、4は封止用リボン、5は溶接ビードである。本実施例の特徴は、ベース1とカバー2との嵌合部接合面に充填剤40を塗布したことである。

- 【0048】次に、ペース1とカバー2との嵌合手順を図17を用いて説明する。
- (a) ベース1とカバー2との接合面のうち、ベース1とカバー2との少なくとも一方に充填剤40を塗布する。充填剤40は1液硬化性接着剤、2液混合硬化性接着剤または目止め材など、異物の侵入を阻止するものであればよい。
  - 【0049】(b)ベース1とカバー2とを互いに嵌合 させる。充填剤30はベース1とカバー2の接合面のす き間に充満する。
- (c) ベース1とカバー2の接合面外周を溶接封止し、 封止用リポン4上に溶接ビード5が形成される。溶接は シーム溶接、レーザービーム溶接あるいは電子ビーム溶 接による。これによって、封止容器内への溶接時の異物 の侵入を防止しつつ気密封止できる。

【0050】なお、封止用リボン4の代わりに、第3実施例で示した形状記憶合金製封止用リボンを用いることもできる。

【0051】 (第5実施例) 図18は本発明の第5実施例で、ベースとカバーの嵌合部を示している。図において、1はベース、2はカバー、4は封止用リボン、5は溶接ビードである。本実施例の特徴は、ベース1とカバー2との嵌合部接合面にガスケット50を設けたことである。

【0052】次に、ペース1とカパー2との嵌合手順を 図18を用いて説明する。

(a) ベース1とカバー2との接合面のうち、ベース1とカバー2との少なくとも一方にガスケット50を設ける。ガスケット50はゴム、プラスチックス、紙、布あるいは不織布など、異物の侵入を阻止するものであればよい。

【0053】 (b) ベース1とカバー2とを互いに嵌合させる。ガスケット50はベース1とカバー2の接合面の間で圧縮される。

(c) ベース1とカバー2との継ぎ目の外周を溶接封止する。溶接はシーム溶接、レーザービーム溶接あるいは電子ビーム溶接による。これによって封止容器内への溶接時の異物の侵入を防止しつつ気密封止できる。

【0054】なお、封止用リポン4の代わりに、第3実施例で示した形状記憶合金製封止用リポンを用いることもできる。

12

11

【0055】 (第6実施例) 図19および図20は本発明の第6実施例であり、上記各実施例の封止容器を固定磁気ディスクのHe封止に適用した場合の例を示している。両図において、60はベース、61はカバー、62は金属テープ、63は封止用リボン、64は溶接ピード、65はHe導入孔、66はディスク、67は電気配線、68は端子(コネクタ)、69はダンバー、70はHDAベース、71はヘッド、72はキャリッジである。便宜上、ベース1およびカバー2をまとめてシェルと称し、ディスク66、HDAベース70、ヘッド71 およびキャリッジ72をまとめてHDAと称することとする。

【0056】HDAは図7に示す製作工程プロセスにより、シェル内にHe封止されている。シェル内のHDAと外部とは電気配線67および端子68により電気的に接続されている。HDAはダンパー69を介してシェル内に設置されている。ダンパー69は外部震動を減衰させ、またシェル内外の圧力差やシェル上の温度分布に起因するシェルの変形を減衰させる。これにより、変形に敏感なHDAを大きく変形させることなく、安定した線 20 働が可能である。

【0057】HDAをHe封止することにより、ディスクの風損低減、ディスクフラッタ非同期成分低減、サーマルオフトラックの抑制、コンタクトレコーディングヘッドの放熱性向上による寿命向上、および軸受け寿命向上などの効果がある。さらに、コンパクトで低コストの封止が可能であるので、得られたHe封止HDAはフォームファクターを満足することが容易であり、パーソナルコンピューターやワークステーションなどの情報機器に容易に組み込むことができる。

【0058】本実施例ではシェル内にHDAを封止する場合について述べたが、封止されるものは気密が要求されるものであれば特に限定されない。たとえばレーザースキャニング用のポリゴンミラー、ナビゲーションシステム用ジャイロ、各種電子部品や、長期保存が必要な薬品及び食品などへの応用が可能である。

#### [0059]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 内容物に損傷を与えずに開封することができ、低発塵で 信頼性の高い高気密封止が可能である。その結果、真空 40 から種々のガス雰囲気まで封止性能を発揮する気密封止 容器を得ることができる。

【0060】さらに、コンパクトで低コストの封止が可能であるので、従来大型の封止構造をとっていたものを小型化できる。これにより封止構造を含む装置全体の小型化、省エネルギー化を進めることが可能である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による封止容器の正面図で ある。

【図2】図1のA-A断面図である。

【図3】図1のB-B断面図である。

【図4】図1のA-A断面であり、図2の変形例を示し た図である。

【図5】封止用リポンの斜視図である。

【図6】図5のC-C断面図である。

【図7】第1実施例による封止容器の製作工程を示した 図である。

【図8】図7のE部詳細図である。

【図9】図7のF部詳細図である。

【図10】本発明の第2実施例による封止容器の正面図である。

【図11】図10のG-G断面図である。

【図12】図10のH-H断面図である。

【図13】第2実施例による封止容器の製作工程を示し た図である。

【図 1 4】 本発明の第 3 実施例による封止容器の正面図である。

【図15】図14のI-I断面図である。

【図16】第3実施例による封止容器の製作工程を示した図である。

【図17】本発明の第4実施例であり、ベースとカバー の嵌合部の断面図である。

【図18】本発明の第5実施例であり、ベースとカバー の嵌合部の断面図である。

【図19】本発明の第6実施例であり、固定磁気ディスクの縦断面図である。

【図20】図19のJ部詳細図である。

### 【符号の説明】

1,60 ペース

30 2,61 カバー

3,62 金属テープ

4,63 封止用リポン

4A~4C 粘着材

4D 切り込み

5, 9, 10, 20, 31, 64 溶接ビード

6,12 コネクター

7 He導入孔封止用金属箔

8,65 He導入孔

11 ヘッドディスクアッセンプリ (HDA)

0 13,67 電気配線

14 真空容器

15 Heガス

16 溶接機

21 フィルター

30 形状記憶合金製封止用リポン

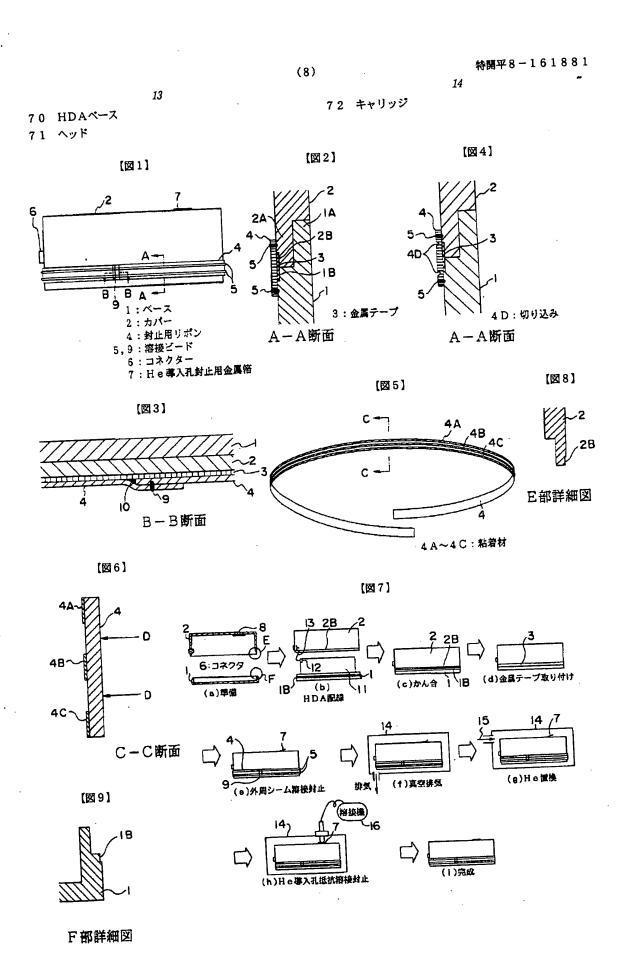
40 充填剤

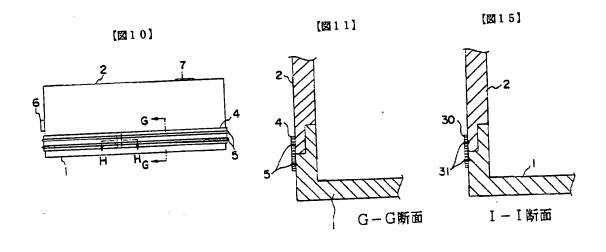
50 ガスケット

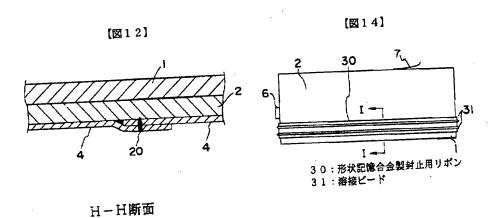
66 ディスク

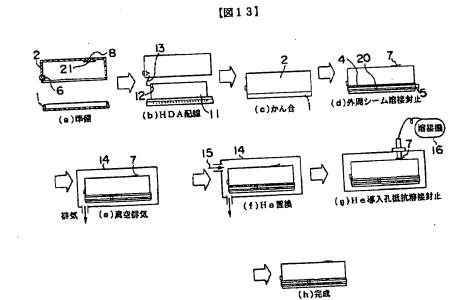
68 端子

50 69 ダンパー

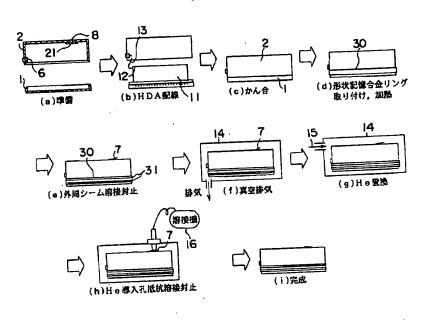




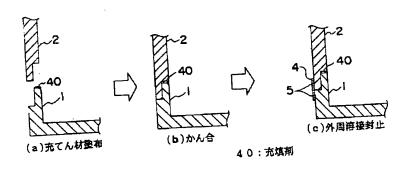




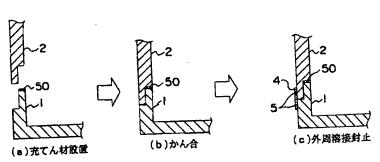
[216]



【図17】

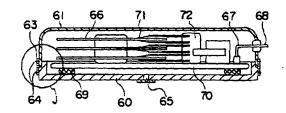


【図18】



50:ガスケット

【図19】



60:ベース

61:カパー

63: 封止用リポン

64: 溶接ビード 65: He導入孔

66:ディスク

67:電気配線

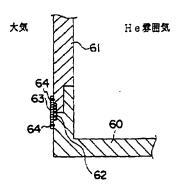
68:端子69:ダンパー

70: HDAペース

71:ヘッド

72:キャリッジ

【図20】



J部詳細図

### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 2 3 K 26/00 G 1 1 B 17/04

3 2 1 H 7520-5D

310 P